

株式会社アドバンスト・キー・テクノロジー研究所 (AKT)



セミコンジャパン2017 出展のご案内

入場無料

会期：平成29年12月13日(水)～12月15日(金)
10:00～17:00 (3日間とも) ※入場事前登録をお勧めします

会場：東京ビッグサイト 東ホール ※AKTは、東3ホール **3133**



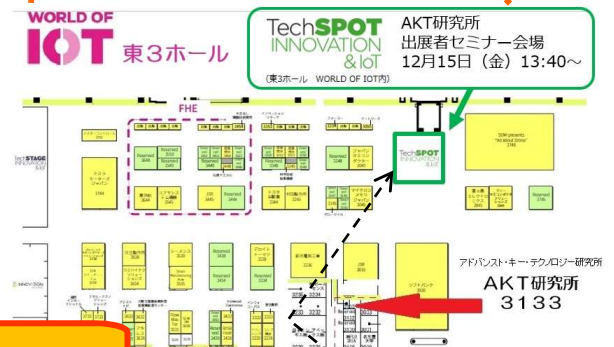
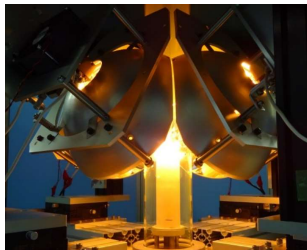
酸化ガリウム単結晶
(次世代パワー半導体用)



YVO4単結晶
(固体半導体レーザー用)



高純度単結晶製造装置 (パネル展示予定)



弊社事業が、NEDO の STS 事業
(H29年度 第2回公募) に採択されました

(株) アドバンスト・キー・テクノロジー研究所 セミコン出展者セミナー

「次世代電子デバイス用 単結晶製造技術 および 事業の開発」

12月15日(金) 13:40～14:30 会場：TechSpot Innovation & IoT

AKT 研究所について・・・

「酸化ガリウム AKT」 → 検索

お問い合わせ先

アドバンスト・キー・テクノロジー研究所：松平
main@akt-lab.jp ★は@にしてください